

## 令和3年度に特許庁が達成すべき目標について

中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号の規定に基づく特許庁の実施庁目標を設定したので、これを公表する。

### 1. 特許

#### (1) 審査期間

- 一次審査通知までの平均期間について、「9～11カ月」とする。
- 早期審査<sup>1</sup>の対象案件に関し、早期審査の申出がなされてから一次審査通知までの平均期間について、「3カ月以内」とする。
- スーパー早期審査<sup>2</sup>の対象案件に関し、スーパー早期審査の申出がなされてから一次審査通知までの平均期間について、「1カ月以内」とする。
- 権利化までの平均期間<sup>3</sup>について、「14～16カ月」とする。

#### (2) 審査の質

- コミュニケーションに関するユーザーの評価<sup>4</sup>について、「上位評価割合を65%以上」とする。
- 出願人の求めに応じて、原則、100%面接を実施する<sup>5</sup>。

### 2. 意匠

#### (1) 審査期間

- 一次審査通知までの平均期間<sup>6</sup>について、「5～7カ月」とする。
- 早期審査<sup>7</sup>の対象案件について、早期審査の申出がなされてから一次審査通知までの平均期間<sup>8</sup>について、「3カ月以内」とする。

<sup>1</sup> 出願人又はライセンスを受けた者がその発明を実施している場合（例えば、その発明を事業化している場合）、外国にも出願している場合、出願人が個人、中小企業等の場合等が対象。

<sup>2</sup> 出願人又はライセンスを受けた者がその発明を実施しており、かつ、日本以外にも出願している場合等が対象（ただし、オンライン出願に限る。）。

<sup>3</sup> 出願人が補正等を行うことに起因して、特許庁から再度の応答を求められる場合、特許庁に応答期間の延長を求める場合など、出願人に認められている手続きが利用される場合を除く。

<sup>4</sup> 主たる出願人に対し、アンケートを送付。「5：満足」、「4：比較的満足」、「3：普通」、「2：比較的不満」、「1：不満」のうち、上位2段階である「5：満足」及び「4：比較的満足」を集計。

<sup>5</sup> 面接ガイドラインに規定された不適切な事例（事前連絡なく来庁して面接の申込みを行う場合等）を除く。

<sup>6</sup> 国際意匠登録出願、及び、令和元年改正意匠法により保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装の意匠等に係る出願の場合を除く。

<sup>7</sup> 第三者が類似する意匠を実施しているなど、権利化について緊急性を要する場合、外国にも出願している場合等が対象。

<sup>8</sup> 出願手続きに瑕疵がある場合及び事情説明書の補充を要する場合を除く。

- ・ 権利化までの平均期間<sup>9</sup>について、「6～8カ月」とする。

## (2) 審査の質

- ・ コミュニケーションに関するユーザーの評価について、「上位評価割合を70%以上」とする。
- ・ 出願人の求めに応じて、原則、100%面接を実施する<sup>5</sup>。

## 3. 商標

### (1) 審査期間

- ・ 一次審査通知までの平均期間<sup>10</sup>について、「8～10カ月」とする。
- ・ 早期審査<sup>11</sup>の対象案件について、早期審査の申出がなされてから一次審査通知までの平均期間について、「3カ月以内」とする。
- ・ ファストトラック審査<sup>12</sup>の対象案件が全出願に占める割合について、「40%以上」とする。
- ・ ファストトラック審査の対象案件に関し、一次審査通知までの平均期間について、「6カ月以内」とする。
- ・ 権利化までの平均期間<sup>13</sup>について、「9～11カ月」とする。

### (2) 審査の質

- ・ コミュニケーションに関するユーザーの評価<sup>4</sup>について、「上位評価割合を65%以上」とする。
- ・ 出願人の求めに応じて、原則、100%面接を実施する<sup>5</sup>。

---

<sup>9</sup> 国際意匠登録出願、及び、令和元年改正意匠法により保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装の意匠等に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。

<sup>10</sup> 音など、新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。

<sup>11</sup> 出願人が既に使用中又は使用の準備を相当程度進めており、かつ、①第三者が類似するマークを使用している場合、②外国にも出願しているなど、緊急性を要する場合等が対象。

<sup>12</sup> 出願時に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定された商標出願が対象。

<sup>13</sup> 音など、新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。

## 4. 審判<sup>14</sup>

### (1) 拒絶査定不服審判

- 特許拒絶査定不服審判の標準審理期間<sup>15</sup>について、「9～11カ月」とする。
- 意匠拒絶査定不服審判の標準審理期間<sup>16</sup>について、「4～6カ月」とする。
- 商標拒絶査定不服審判の標準審理期間<sup>17</sup>について、「5～7カ月」とする。

### (2) 早期審理<sup>18</sup>（拒絶査定不服審判）

特許、意匠及び商標の標準審理期間<sup>19</sup>について、「2～4カ月」とする。

### (3) 無効審判

特許、意匠及び商標の標準審理期間<sup>20</sup>について、「7～9カ月」とする。

### (4) 異議申立て

標準審理期間<sup>21</sup>について、特許では「7～9カ月」、商標では「5～7カ月」とする。

## 5. 出願・登録等

### (1) 電子出願システム

24時間365日、電子出願を安定的に受け付ける<sup>22</sup>。

### (2) 出願書類の方式審査

オンライン出願書類の方式審査のうち、特許、意匠及び商標の方式審査の全件について、受付から「即日」で処理を行う<sup>23</sup>。

<sup>14</sup> 審判における標準審理期間とは、方式調査等終了後の実質的な審理の期間のことを言う（特許庁に応答期間の延長を求める事件、中止・中断等がなされる事件、当事者の手続きに起因して審理開始後的方式調査等に著しく時間を要した事件、提出された証拠が著しく多い事件、当事者への書類の送達が困難な事件（公示送達等）、国際意匠登録出願に係る事件、審理開始後にマドリッド協定議定書におけるリミテーション等の通報を受けた事件、令和元年改正意匠法により新たに保護対象となる建築物及び画像に係る意匠並びに内装の意匠等に係る事件、新しいタイプの商標に係る事件及び地域団体商標に係る事件を除く。）。

<sup>15</sup> 請求人等が補正等を行うことに起因して、特許庁から再度の通知がなされる事件を除く。

<sup>16</sup> 対象となる事件は、脚注1, 7, 11等を参照。

<sup>17</sup> 方式調査等終了後に早期審理の申出がなされた場合は、早期審理の申出がなされてからの実質的な審理の期間。

<sup>18</sup> 審決の予告後の訂正等に起因して、訂正拒絶理由通知、無効理由通知又は審決の予告がなされる事件を除く。

<sup>19</sup> 取消理由通知（決定の予告）後の訂正等に起因して、訂正拒絶理由通知、取消理由通知又は取消理由通知（決定の予告）がなされる事件を除く。

<sup>20</sup> システムのメンテナンス時間及び停電や大規模災害等が発生した場合を除く。

<sup>21</sup> 手続きに不備がある場合を除く。

### (3) 特許、意匠及び商標の権利登録

#### ① 設定登録

受付から登録原簿への登録までの期間について、全件を「3日以内」とする<sup>22</sup>。

#### ② 移転登録

受付から登録原簿への登録までの期間について、全件を「10日以内」とする<sup>21</sup>。

### (4) 特許、意匠及び商標の公報の発行

原則として、登録日から「3～4週間以内」とする。

### (5) 出願、登録等に関する問い合わせへの対応

電話の場合は、原則として、「即時（折り返し対応の場合は即日）」、メールの場合は、原則として、「2営業日以内」とする。

## 6. 中小企業支援及びグローバル化への対応

### (1) 中小企業支援

（独）工業所有権情報・研修館と一体となって、以下の定量目標の実現を目指す。

- ・ 全国の知財総合支援窓口における相談件数について、「105,000件以上」とする。
- ・ 全国の知財総合支援窓口と関係機関との連携件数について、「9,000件以上」とする。
- ・ 知的財産に着目した融資等を行う全国の金融機関数について、「累計85機関以上<sup>23</sup>」とする。
- ・ 新規に特許等の出願を行う中小企業数について、「14,000社以上」とする。
- ・ 地域未来牽引企業等に知財戦略構築のためのハンズオン支援を行う件数について、「250件以上」とする。

---

<sup>22</sup> 書面による場合及び手続きに不備がある場合を除く。

<sup>23</sup> 特許庁の知財ビジネス評価書作成支援を活用して融資を行った金融機関数（公表分）。

(2) 特許審査ハイウェイ（P P H）の一次審査通知期間<sup>24</sup>

特許審査ハイウェイに係る特許出願について、申請後一次審査通知までの平均期間を「3カ月以内」とする。

(3) 新興国の知的財産行政関係者等を対象とする研修

研修対象国・機関について「40カ国・機関以上」、研修人数について「290人以上」とする。

---

<sup>24</sup> 他庁で特許可能と判断されて申請された案件の我が国における申請から一次審査通知までの期間。ただし、他庁等から特許庁に必要書類が送付されるために要する期間は除く。